

(11)Publication number:

01-298301

(43) Date of publication of application: 01.12.1989

(51)Int.CI.

G02B 1/10

(21)Application number : 63-128320

27.05.1988

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor: ENDO KIJU

ARAYA TAKESHI

ONO MASAHIKO

HIOKI SUSUMU

KAWAMURA HIROMITSU

(54) ANTIREFLECTION FILM

(57) Abstract:

PURPOSE: To form a film the volume of which is changed nearly continuously by superfine particles in the depth direction on a glass surface and to easily obtain the antireflection film in mass production by coating the glass surface with a soln. contg. superfine SiO2 particles which have a specific average grain size and are imparted with a grain size distribution.

CONSTITUTION: The glass surface is coated with the solvent added with the superfine particles having the grain size distribution of ≤0.1µm average grain size and after the coating is calcined, a soln. mixture composed of an alcohol soln. of Si(OR)4 (R is an alkyl group) and at least two or acetyl acetone and acetone ethyl alcohol is overcoated thereon. The adequate holes can be provided to the film if the superfine particles having the grain size distribution are used in such a manner and, therefore, the volume is eventually changed continuously in the depth direction and an antireflection effect is obtd. The antireflection film is formed inexpensively on the surface of a cathode ray tube, etc., in this way.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩公開特許公報(A) 平1-298301

Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 平成1年(1989)12月1日

G 02 B 1/10

A-8106-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

夕発明の名称 反射防止膜

②特 願 昭63-128320

②出 頤 昭63(1988)5月27日

⑫発 明 者 遠 藤 喜 重 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 究所内 ②発 明 者 荒 谷 雄 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

死所内

@発明者小野雅彦茨城県土浦市神立町502番地株式会社日立製作所機械研

究所内

⑫発 明 者 日 置 進 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

究所内

创出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

四代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

明 組 膏

- 発明の名称
 反射防止膜
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 平均粒径 0.1 μm 以下でかつ粒径分布を付与した SiO 2 超微粒子を含む溶液にてガラス 表面上をコーテイングしたことを特徴とする反射防止膜。
- 3. 発明の詳細な説明

〔滋菜上の利用分野〕

本発明は反射防止膜に係り、特にブラウン管などの装面に安価に反射防止膜を形成するのに好避な方法に関する。

〔従来の技術〕

世来、反射防止膜については、実務表面技術 Vol 32.Na8.1985,pp421-425において論じられているように、反析率の異なる物質を3層蒸着する方法あるいは特定の聚液を用いてエッチングによりガラス製面に凹凸を形成する方法などがある。

(発明が解決しようとする課題)

上記従来技術のうち、3層蒸着は主に真空容器内で屈折率の異なる物質を順次蒸着させるので時間がかかるのと同時に非母離的であった。またエンチングにより最面に凹凸を形成する方法は膜強度に問題がある。

本発明の目的は、上記問題点に増みなされたものであり、SiOx 超微粒子を部加した溶液をガラス装面にコーティングすることにより、簡便で安価な反射防止膜を得る方法を提供することにあ

[級題を解決するための手段]

上記目的は、平均粒径が 0・1 μm 以下でかつ 粒径分布を有する SiOs 超微粒子を添加した Si(OR)。アルコール溶液とアセチルアセトン。 アセトン、エチルアルコールの少なくとも 2 つ以 上の辺合液をガラス表面にコーティングすること により造成される。

溶液としてはSi(OR) (Rはアルキン族, 例えばCaHs-)のアルコール溶液とアセチルア セトン、アセトンエチルアルコールの少なくとも 2つ以上の混合被であることが好ましい。 であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記 報の反射防止膜。

ガラス表面に反射防止膜を形成する方独においては、平均粒径が 0.1 μm 以下の粒度分布を有する超微粒子を添加した溶刑をガラス数而にコーティングし、焼成した後、Si(OR)。(Rはアルキル花)のアルコール溶液とアセチルアセトン。アセトンエチルアルコールの少なくとも 2 つ以上の混合液をオーバコートすることが好ましい。 尚、このような反射防止膜は特に面像表示管に好選である。

平均粒径 0.1 μm 以下は反射防止効果が衰り、 同じく 0.3 μm を越える光干渉が祝覚上の障害 になる可能性があり、実用上は 0.1 ~ 0.3 μm の範囲が適当である。

(作用)

ガラス表面に凹凸を設けることによって反射防止腹を得る方法において、凹凸の大きさは 0.1

アルコールはSi(OR)。アルコール溶液を希釈し、析出するSiの膜摩を制御する効果がある。

通常の化学的な超微粒子製法では粒子は均一になってしまうので、本発明者は粒度分布を殺極的に付与するためにはアーク法等の物理的手法にて超微粒子を得るように工夫した。尚、超微粒子として避健性粒子(InOz, SnOz等)と反射的止缩粒子(SiOz等)との混合系が有効であるがこのように異額特性の粒子の混合系でなく、各粒子に同特性を被ねるような粒子が得られれば(例えばSi-In-O系粒子)導催性の低下もなく、かつ反射防止も有効に達成されることになる。

(実施例)

以下本発明の実施例を第1回および第2回により説明する。

第2回は本実施例で用いたSi〇2 超微粒子の粒径分布で、平均粒径は450nmであり、かなり広い粒径分布を有しており、比数而積は70~80㎡/gである。この超微粒子を1×t%

μm程度で深さ方向に連続的に体積が変化するこ とが望ましい。これにより風折串が連続的に変化 し、反射助止効果が得られる。本発明法において は、超微粒子の大きさは O.1 μm 以下であるの で、ガラス設別に超微粒子を付着させることによ り凹凸を形成することができる。この場合、粒径 分布のない粒径が均一なSiOs超微粒子2を用 いた場合には第3回に示すように罹然と付着する ので欲さ方向に逃続的に体験が変化するような膜 は得られず、したがつて反射防止効果は非常に少 ない。ところが粒径分布を有する超微粒子を用い た場合には遊皮の空孔を持たせることができるの で、結果的には深さ方向に連続的に体積が増加し て反射防止効果が得られる。また溶液として Si(OR)。 アルコール溶液を用いることにより、 150℃前後でSi(OR)。アルコール溶液中の Si以外の物値が昇弾しSiが折出して膜を形成 しガラスとSiOz 超做粒子を強固に接着させる 効果がある。一方Si(OR)。アルコール溶液に 混合させるアセチルアセトン、アセトン、エチル

Si(OR)。アルコール裕被+50%アセチルアセトン溶液に分散させ、スピンコート法によりガラス基板上に強布し、その後180℃で30分焼成した。

物布液の組成は、SiOs 超微粒子1~2 製紙%、残部Si(OCsHe)。及び5 0%アセチルアセトンであり、スピンナ6 0 0rpm×3 0秒 の条件でコートした後、160℃、3 0分で乾燥液焼成を行つた。

第1回はこの膝の表面の状態を電子顕微然で観察したものであり、粒径分布を持つ超微粒子を用いることにより、適度の空孔を持つた膜が得られた。この膜の反射特性は可視光領域(400~700nm)で0.06~0.3%である。またこの膜の上にSi(OR)。アルコール溶液+50%アセチルアセトン溶液を頒布、焼成することにより、透過率90%以上の膜が得られる。本実施例によれば簡便な方法により、良好な反射防止膜が得られる効果がある。

尚、第1回の上部は魚布膜であり、下部はガラ

BEST AVAILABLE COPY



特開平1-298301(3)

スである。また第3回の1はガラスである。

(発明の効果)

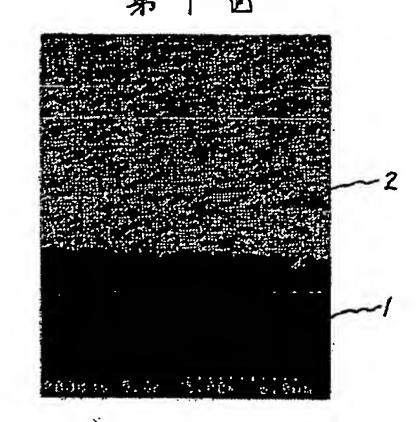
本発明独によれば、超微粒子によつてガラス表面上に深さ方向に体積をほぼ逸貌的に変化させた 腹を形成させることができるので、筋便で量離的 な反射防止膜を得ることができる。

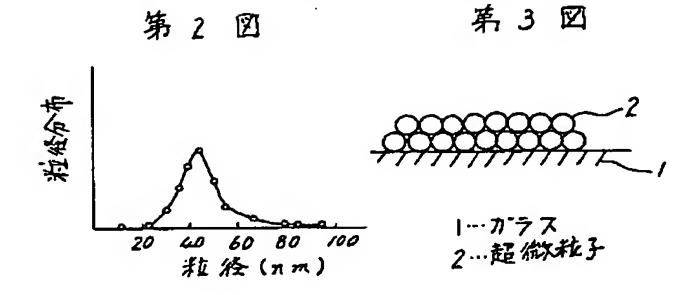
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一例に係る反射防止概を飲布 したガラス板の断面において超微粒子膜構造を示す既微鏡写真、第2回は第1図の例による超微粒 子の粒径分布図、第3図は比較例による超微粒子 盤布膜の模式断面図である。

1 … ガラス、2 … S i O a 超微粒子。

代理人 井理士 小川勝久





第1頁の続き

⑫発 明 者 河 村 啓 溢 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場 内 【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第2区分 【発行日】平成8年(1996)10月11日

【公開番号】特開平1-298301 【公開日】平成1年(1989)12月1日 【年通号数】公開特許公報1-2984 【出願番号】特願昭63-128320 【国際特許分類第6版】

G02B 1/11

[FI]

G02B 1/10 A 7724-2K

手続補正書(1987)

特許庁及官員

1. 事 件 の 段 示

昭和63年 特許順 第 128320 号

2. 発 期 O 名 称

反射防止板

3. 福正をする者

事件との関係

(510) 表式负性 日 立 製 作

4.代 理

〒100 東京都午代田区丸の内一丁目5番1号 表式点性目立刻作选内 语世 東京 3212-1111(大代表)

*]*1|

(6850) 倉里士 小

5. 衛 正 の 対 会 明細費の発明の名称の間、特許請求の範囲及び 発明の詳細な説明の間。

6. 柏 正 の 内 容

- (1) 発明の名称を「反射防止板」に補正する。
- (2) 特許翻求の範囲を別紙のとおりに補正する。

****** 45

(2) 明朝者第1頁第11行乃至第3頁第17行を下記のとおりに補正

「本発明は反動防止板に係り、特に表面に安価な反射防止限を形成し た反射防止板に関する。

【従来の技術】

従来、反射防止板に形成する反射防止膜については、炎路表面技術 Vol32, Na8. 1985. pp421~425において執じられ ているように、風折半の具なる物質を3層蒸留する3層蒸着故を用い て形成する方法がある。あるいは、反射防止効果を得るために特定の **蒸液を用いてエッテングによりガラス表面に凹凸を形成する方法があ**

[発明が解抉しようとする課題]

上記従来技術のうち、3層高碧法は主に真空存器内で頭折率の異な る物質を脳次蒸着なせるので時間がかかるという問題点があった。ま たエッチングにより凹凸を形成する方法は凹凸部分の強度に関盟があ った。

また可視光弧域において反射特性と透過串が良好な膜を衝便な方法 によって形成した反射防止板を得ることができなかった。

本発明の目的は、上記問題点に重みなされたものであり、組象粒子 を添加した潜波を用い恙収表面に超微粒子をコーティングすることに より、可視光伽雄において反射特性と透過率が良好な康を形成した反 対防止板を摂供することにある。

【課題を解決するための手段】

上記目的は、基板上に反射防止機能を有する反射防止膜を形成して なる反射防止板において、前記反射防止競は凹凸を有し、凹凸の大き

特開平1-298301

をが 0. 1 μ m 程度で深さ方向に連続的に体験が変化することにより 遠成される。

また、基板上に反射防止機能を有する反射防止放を形成してなる反射防止板において、前配反射防止膜は基板に超微粒子を付着させてなり、400~700nmで0、06~0、3%の反射特性を有し、透過率90%以上とすることにより連成される。

なお、盖板は、ガラスを用いると良い。」

- (3) 阿第4頁第8行の「示すように」を「示すようにガラス」の表面に」に補正する。
- (4) 同第4頁第17行の「物値」を「物質」に補正する。
- (5) 同年 5 其第 1 8 行の「4 8 0」を「4 6」に袖正する。
- (6) 関係8 其第10行の「第1図」から関資第11行の「あり、」を「第1図は、超微粒子膜をコーティングしたガラス板を割り、破断面を斜め方向から見た電子環像鏡写真である。図において、ガラス1の部分は新面、超微粒子2の部分はガラス1の表面にコーティングした膜を示す。」
- (7) 同期6頁第20行乃至同第7頁第1行を削除する。
- (8) 同僚?其第3行乃至同其第6行を下記のとおりに袖正する。

53

「本発明によれば、超微粒子を添加した静放を基板表面にコーティングすることにより、可視光領域において反射特性と透過率が良好な機を形成した反射防止板を得ることができる。」

以上

別紙

2. 特許請求の範囲

- 1. 基板上に反射的止換能を有する反射的止頭を形成してなる反射的止板において、前配反射的止腺は基板に超微粒子を付着させてなり、400~700nmで0.06~0.3%の反射特性を有し、透過率90%以上であることを特徴とする反射的止板。
- 2. 密板上に反射防止機能を有する反射防止膜を形成してなる反射防止板において、前配反射防止膜は凹凸を有し、凹凸の大きさが 0. L μ 型程度で深さ方向に連続的に体積が変化するものであることを特徴とする反射防止板。
- 3. 前記基板は、ガラスであることを特徴とする特許請求の範囲第1 双叉は第2項に記載の反射防止板。